This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Japanese Patent Laid-open Publication No. Sho 47-13678

Laid-open Publication Date: July 17, 1972

Applicant: SOLVAY & COMPANY

A method for protecting plastic from being optically deteriorated by radiation from the sun, wherein an atmosphere comprising an ultraviolet absorbent in steam condition is acted over a surface of an object to be protected.



-	優	•	先		織	主	張			Ĺ.	出願番号	
フ	5	ン	7	阖	19	71 年	工厂	Π	6 E	į.	7100274	
 				围		年	万	Ī	B	[:_		_
				国		年	月	J	F	ij		
				国		年	F	Ī	F	1		
								笙				

(2000[刊)

.

顧 優先権主張 昭和47年 ¹ 月 ⁵ 日

特許庁長官 殿

1. 発明の名称

プラスチックを发うです。 Cよから化いらなるする

2. 発明 者

住所

ルキー・・プラッセルボ・リユ・レイモンド・

611

氏名 ジャン・ショーフォーシオーク

3. 特許出願人

住 所

ベルキー・、プラツセルは、ルウ・プリンス。

TWANK . 33 1

名 称 ソルヴエイ・アンド・コムパニイ

国籍

~ n +

4.代 理 人

住所 〒105 東京都港区西新橋1丁目2番9号

三井物産館内 電話 (591) 0261番

(2400) 氏名

特許庁 47.1.5

47 60

方式集

男 船 書

1. 発明の名称

プラスチックを太崎輻射線による先劣化から 保持する方法

2.特許構求の範囲

保護されるべき物品の袋筋に蒸気状の電外叫吸取剤を含有する架筋気を作用させることを特徴とするブラスチックを太陽輻射線による光劣化から保護する方法。

3.発明の詳細な説明

本発明はブラスチック物品を太鮮順村税による 光劣化から保護する方法に関する。

短波長の太陽城村樽が戸外の便用において塩化ビニルホモボリマーおよび共育合体。アクリロニトリルーブタジエンースチレン共育合体。ポリオレフイン、ポリカーポネート、ポリステレンなどのごときブラスチックは多かれ少かれ急速を光労化を生ずることは関係である。この光劣化は慢域的性質等に対す 性の低下および時々算光せられる物品の脱色と不透明化を放射する。

② 特願昭42-60

① 特開昭 47-13678

④ 公開昭47.(1972) 7.17

2) 7.17 (全5 頁)

審査請求 無

19 日本国特許庁

⑩ 公開特許公報

庁内整理番号

52日本分類

6677 47

2+60K111

従つて樹脂中にその加工時に常外線吸収割を配合するととが堤壁せられてかり、最も開知の案外 製吸取削はペンジフェノンかよびペンジトリアゾ ール誘導体である。更にこの処理は耐崩境中に酸 化防止剤かよびフリーラジカルの形成を阻止する 製品も配合することにより次書され得る。

さられ、観光せられる物品の袋前層は多針の有管な幅対解を吸収するので、ブラスチックの劣化を促進するな影幅射器の使考は非常が弱いことが 膨められた。

案外解吸収剤が高価であることをよび光劣化が 無光される物品の表面で起ることを考慮して、動 循環中に案外避吸収剤の意味のたい分取より保護 せらるべき物品の表面層において案外線吸収剤を 優くする方法を行うことが収みられている。

この必要性を強すのに非常に適当な方法は保護されるべき物品をส外般吸収剤を含有するリニスで保護することからなる。しかしながら、この方法は保護せられるべき材料の性質に応じて持々のワニスを要添することを必要とし接着の問題を生

する。一般に、ある時間の経過後にワニスは保護 せられた材料から剥磨する傾向があることが秘め られている。

他の制知の方法によれば、紹外線吸収到は保護せられるべき物品の表面に物品を構成する時間に対し影視作用を有する専制中の破吸収割の母務に受唆するかまたは液路液から被唆する技術により油用される。

使つてこの方法は啓離を飼取するために、 「他で場所をとる単級類の使用を要する。更に を動きに動きないでは、 は他、他のではないないでは、 がは、 は他、他のでは、 がは、 はい、 のでは、 ので

3

更に、との方法は比較的精巧に作られた輸郛を 有する細菌の処理に対しては行い得ない。

少くとも、規則的で比較的輝い被視を得るため には潜液がまたは難量級の場外機吸収削を使用するととが必要であるがこの料金欠点は解述した方 伝におけるものと间様である。

本条明者らはことに太陽福将知による光劣化からプラスチックや品の米面を使っしかつ前週の欠点を示さない無視な方法を完成した。

本際選の方法は何ら終朝を使用しないことを可能でしかつ完成物品あるいは半完成物品にその形状に関係をく容易に適用し得る。

更に、本発明の方法は処理された物品の形状を変形し、あるいはその構成材料を劣化させることのある事大な無処理を必要としない。

また本集明者らけ本法け処理された物品の機械的性質に影響を与えずかつ比較的短時間で案外機吸収制の自安な被導を得ることを可能にすることを対象を

少くとも、保護された材料の表面層中の果外線

を低下させる。

これらの欠点を離けるために、結局のところ板体の形の実外も吸収剤の熱的拡散を保障されるべき知品の経面所に直接に生じさせることが提展された。

この目的のために名外級扱収剤を保護されるべき物品に被導しこれを実外報放収剤の各級とその報酬の物品の参削等への拡散を生じませるために加熱する。

しかしながら、本質明者らは時がの方法もなお 若干の欠点を示すことを認めた。

したがつて、材料中に食外形敷収剤の拡散を適ってるに必要とする無視的は、ある場合には処理される咖啡の吸収過程を劣化させる。

がに、この明確け比較的強くかつ処理される物品の表面の仕上りを変える。この方法で明明された時間の幾面の機能はより小はな無償的意味の存在が明らかにされ、この複雑は以後の非常に多くの意味発生の機能となりかつそれにより処理される物品の意識さをで大する。

吸収部の分布は本発明の方法により最適状態に選 することができ、従つて同一事時のな難した案外 極吸収割について、前述の既知の方法より効果的 な保持を与え得る。

太四川野野による光劣化からブラスチック物品を保養することに関する本発明の方法においては、 経験されるべき物品のを衝は無気状態の紫外野吸 収動を含有する球脚型の作用に供せられる。

悉例状態の紹外擬吸収剤を含有する界間低は例 えば処理者功に使用する信外類吸収剤の機関に応 じて100乃至260℃の範囲の顧問で加熱され た案外級吸収剤の販浴により形散された環気を導 入することにより裕られる。

理論的な処理の態様は実外級吸収剤の務相と識 気相との間の平衡を保ちそれにより案外級吸収剤 の蒸気で減和した処理帯域で操作するととにある。

しかしたから、処理温度における紫外線吸収剤の無気圧は余りに低く工業的な妨値に適合し得る時間内に電外機吸収剤の所襲の彷徨を与えることができない。ことでまた本発明者らは材料の設面

者に適用される繋外線吸収剤の機管は処理帯域内の繋外級吸収剤の接気圧の選被的な複数であるととを認めた。従つて処理情域への被俗により放散された蒸気の強節的情境を生ぜしめ場外線吸収期の蒸気を含有する時間和雰囲気中で操作することが可能である。

光劣化に対して処理されるべき
動品けその形状またけ
寸法ドより
減解的にまたけ不理械的に処理
労威に導入されかつ取り出され、
勿為処理等がか
らのお外別吸収剤の遊りを無けかつ少くとも最少
に破小させるため手段が縛じられる。

本発明者らけ紫外級吸収剤被煙の処理時間は処理されるべき物品の盤度がより高いときにはより短いことを認めた。従つて処理されるべき物品をその形状や機械的性質を変える能度以上に上昇させないで予熱することが好ましい。

逆に、本語明書らは動品の予熱温度は処理術域の無形より高くあるべきでなくもしそうでをいたらは処理されるべき物品中に異外観吸収剤が受強する際はが所供の深質を終えることを認めた。

7

以下に本発明の実施例を示すが本発明はこれに より限定されるものではない。

実際倒工

ポリ安化ビニルシートをも分間を一ヒドロキシーも一メトャンペンソフェノンの最低で適相された雰囲気の作用に供する。ペシートは86℃で予察する。

題和求照規は6日では自動部連進館された解倒された処理帯はは20日でに那該された考外製験収額の厳俗により放散された意気を導入することにより得られる。

この処理時間を経典した後、シートは平方米あたり3.19の場外環吸収剤で被買され、この被理はシート表面全体かよび表面層内に安定かつ均一に分布しておりその厚さは 5 乃至 8 ミクロンである。

かくして処理されたシートは長期間戸外で使用 されたとき光劣化に対し優秀な脳準性を示す。

処理されたシートの機械的性質に対するこの処理の影響を示すため、衝撃一引張機度の試験を

一般に処理されるべき物品を 5 0 乃至 1 2 0 C で予熱することが好ましいと思われる。

本発明により処理された物品上の現出された断節で行われた試験はポ外級吸収剤の被機が均一に分布していることを示しかつ被徴は材料の表面層に集中してかり被集の準さは数層の準さに沿つた紫外級吸収剤の速度の岩干の変化により数ミクロン乃差数十ミクロンの範囲で変り得ることを示した。

本発明の方法は塩化ビニルホモボリマーおよび共車合体、アクリロニトリループメジエンおよびノまたはステレン共事合体、ポリステレン、ポリカーボネート、ポリオレフインなどのごとき多くのは耐から製造された物品に対し適する。この例は例示的に帯げたものでありとれに吸定されるものではない。

間様に非常に多くの案外報吸収剤を使用することができる。しかしながらその中でペンソフェノンかよびペンソトリアソール精導体が好ましいものである。

8

DIN 63448スタンダード(倒みを付けない試験行)により行つた。簡単一引張を3.83 m/00cの速度で処理的および処理後に切り取られたシート試料に適用した。衝撃一引張強度は未処理シートについて6.85 km/0m²、処理シートについては 6.7 2 km m/0m² に等しいことを認めた。従つて本発明による智外線吸収削処理は処理された物品の機・械的性質を変えないものと認められ、これは容割の使用を必要とする処理では得られないことである。

學 無 州 2

不理明を灰色のボリ塩化ビニルシートを実施例 1のごとく処理した。

種々の武典条件は次の前りである。

- 2-ヒヤロキシー4-メトキシベンゾ 302C フエノンの俗の値度
- 一個閉した処件幣級の程度

6 5 C

ーシートの予釈学院

一概弹阵型

6 5 C 8 分 M

との処理瞬間の頑護後シートは平方米あたり

· 一時期 昭47—13678 (4)

7.69の電外線吸収剤で被覆され、この被覆はシート表面全体および18ミクロンの埋さを有する 表面層上に安定かつ均一に分布される。

かくして得られたシートは太衡輻射線による光 劣化に対して優秀な耐久性を示した。

実施 例 3

ポリ塩化ビニールシートを紫外線吸収剤として Bーヒドロキシーもーオクトキシーペンゾフェノ ンを使用して実施例1で述べたごとく処理した。

職々の試験条件は以下の通りであり。密別した 動理帯球へのシートの導入帯度は密視である。

- 3-ヒドロキシー4-オクトキシー 217ピ ペンソフェノンの谷の屈服
- 一箇別した処理希域の態度

1100

一処理時間

8 分

との処理時間の経過後、シートは平方米あたり 4 まの製外機吸収剤で被覆され、との被機はシート発面全体および30ミクロンの厚さの労働層に 安定かつ均一に分布する。

実施例4

11

試験条件は以下の通りである。

- ー 8-ヒドロキシー4ーメトキシー 200ピ ペンゾフエノンの合の観度
- 一密崩した処理帯域の温度

1080

ーシートの予熱の指度

976

一処理時間

2 A

この処理時間の経過移シートは平方米あたり 469の名外製吸収剤で被機され、この特徴はシート表面全体および12ミクロンの埋さの表面層上に安定かつ均一に分布する。かくして処理されたポリカーボネートシートは光劣化に対し耐久性が良好である。

奥施州 6

ABB板を、2-ヒドロキシーもーメトキシーペンソフェノンを紫外機吸収剤として使用して、実施例1にかけるごとく処理した。試験条件は以下の満りである。

- ー 8ーヒトロキシー 4ーメトキシー 203ピ ペンソフエノンの谷の転度
- 一密閉した処理帯域の推廣 105℃

ポリスチレンの不適明白色シートを、8-ヒドロキシー6-メトキシーペンソフェノンを案外の 吸収剤として使用して実施例1のごとく処理した。 試験条件は以下の通りであり、ポリスチレンシ ートは予禁しなかつた。

- 3-ヒドロキシー6-メトキシーペンゾ 203ピ フエノンの俗の塩版
- 一治州した処理帯域の態度

1040

一切理時間

60秒

この処地時間の経過後シートは平方米当り3.2 9の名外機吸収剤で被積され、この被機はシート 機能全体をよび50ミクロンの厚さの要節層上に 安定かつ均一に分布する。かくして処理されたポ リスチレンシートは光劣化に対し耐久性が良好で

導施術8

半週明のポリカーボネートシートを、3ーヒドロキシー4ーメトキシーペンゾフェノンをポ外観吸収削として使出して必無例1におけるごとく処理した。

12

一板の予熱強度

8 5 C

一個環時間

60秒

この処理時間後、ABB板は179の報外線吸収割で被機され、この被機は板の表面および12ミクロンの厚さの表面場全体に安定かつ均一に分布する。これらの板け処理しない板より光劣化に対し明らかに耐久件が良好である。

実施例7

ポリプロピレン板を実施例1のどとく処理する。 省外報吸収剤はガイギー社から商品名チナヴィン P (TINUVIN P)として市販されているペンプト リアゾール誘導体である。

試験条件は次の通りである。

ーチナヴインPの谷の福度

1800

一密閉した処理帯域の温度

9 2 C

一板の予熱の程度

一奶维時間

9 2 C

この処理時間後、板は平方米当り3.79のチナ サインPで被機され、この機模は板の表面全体を よび10ミクロンの厚さの機能機に安定かつ均一

に分布している。かくして処様されたポリプロピ レン板は光劣化に対し耐久性良好である。

本条明の実施の影像を要約すれば以下の通りで ある。

- (1) 例24十ペを物品は50万至120℃の態度 で予熱する。
- (3) 処理帯域を常外場吸収剤の必気により腐和する。
- (4) 処理等域を案外線吸収剤の兼気により減飽和する。
- (5) 処理帯域を或外製吸収剤の兼符の湯鹿より低い県産に自動態度補給する。
- (6) 昭外級吸収制をベンソフェノンおよびペン ソトリアソール結準体からなる群から以んで行う。
- (7) 別用される物品は現化ビュルホモポリマー および共自合体、ポリスチレン、アクリロニトリ

15

5.添附書類の目録

. . . •

(1) 以 和 等

1 10

(z) 🕅 (hi

(a) 委 任 状 (a) 優先権証明書 1 迪 1 迪

6.前記以外の発明者、代理人 (i) 発 明 者

(2) 代 利 人

住 所 東京都港区西新橋1丁目2番9号 三井物産館内

12

氏名 本 間

氏名 本間良同所 朝内忠

同所 八木川

同所 統 野 孝

同所 森 田 哲

ループタジェンーステレン共電合体、ポリカーポ ネートおよびポリオレフインからなる群から選ば れたプラステック材料である。

代理人 金 丸 義

代ே 本 間 良

代母人 朝 內 忠

代理人 八 木 田

代無人 梹 野 孝

代埋人 森 田 1

